



НАСТОЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГNETРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ПОДЛОЖКУ

НВУ ТМ МАГНА 01

Назначение:

Нанесение плёнок металлов и резистивных материалов методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
60x48 мм - 1шт.;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки:
-агрегат с ТМН60;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 1,5 м².

